

■ **InnoDisc AG**, bisher in Neuhausen am Rheinfall, CH-290.3.013.585-1, Erwerb, Veräusserung, Entwicklung, Anwendung und Verwertung von physikalischen und chemischen Verfahren usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 15. 11. 2002, S. 9, Publ. 729494). Gründungsstatuten: 08.08.2000. Statutenänderung: 22. 12. 2004. Sitz neu: Windisch. Domizil neu: Dorfstrasse 69, 5210 Windisch. Zweck: Erwerb, Veräusserung, Entwicklung, Anwendung und Verwertung von physikalischen und chemischen Verfahren sowie Herstellung, Vertrieb und Service von Geräten, Einrichtungen und Maschinen auf dem Gebiet von Datenträgern; die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen sowie Liegenschaften erwerben und veräussern. Aktienkapital: CHF 100'000.–. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.–. Aktien: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.–. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen: Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Eingezeichnete Personen neu oder mutierend: Oechslin, Peter, von Schaffhausen, in Löhningen, Präsident, mit Einzelunterschrift [wie bisher]; Hirt, Manfred, von Siblingen, in Dachsen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [wie bisher]; ATAG Ernst & Young Wirtschaftsprüfung AG, in Zürich, Revisionsstelle [wie bisher].
Tagebuch Nr. 252 vom 07.01.2005
(02639720 / CH-290.3.013.585-1)